

グローバルセミナー

Hybrid Silicon Nanotechnologies for 'More than Moore' & 'Beyond CMOS' Domains

主催：大阪大学グローバル COE プログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」(CEDI)

シリコン技術の限界を打破するため、CMOS とは原理的に異なる電子デバイスの模索が各所で進められています。この度、ハイブリッド型シリコンナノ技術の研究で世界をリードしておられる英国サザンプトン大学の水田博教授をお招きしてグローバルセミナーを企画しました。是非ご出席いただきますようご案内申し上げます。



講演者

水田 博 教授 (英国サザンプトン大学)

日時

2008年11月5日(水) 13:30-15:00

場所

大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻
吹田市山田丘2-1 阪大吹田キャンパス
E3棟3階 E3-316 会議室
<http://www.osaka-u.ac.jp/eng/accessmap.html>

参加費

無料

問合せ先

森 伸也
大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻
電子メール：Nobuya.Mori@eei.eng.osaka-u.ac.jp
Web site of CEDI： <http://www.eei.eng.osaka-u.ac.jp/gcoe/>